PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-117346

(43)Date of publication of application: 28.05.1987

(51)Int.CI.

H01L 21/92

H01L 21/60

(21)Application number: 60-256535

(71)Applicant:

FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

18.11.1985

(72)Inventor:

HORIKOSHI EIJI HASHIMOTO KAORU

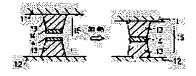
SATO TAKEHIKO

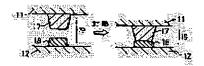
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase the height of a solder joint section, and to reduce fatigue due to thermal strain by forming one bump from a layer by metals or alloys having different melting points and joining the bump.

CONSTITUTION: Bumps consisting of two layers of high melting-point metallic layers 13 and low melting-point metallic layers 14 are each shaped to a chip 11 and a substrate 12. These bumps are faced oppositely, and heated at a temper ature less than the melting point of the layer 13 and higher than the melting point of the layer 14, and only the layers 14 are melted and two bumps are joined, thus forming one bump 15. A high melting-point metallic layer 17 onto the chip 11 and a low melting-point metallic layer 18 onto the substrate 12 are shaped, and joined, thus also forming a bump 19. According to the constitution, the height of a solder joint section for a flip-chip is increased and thermal strain is absorbed relatively, thus lengthening a life-time.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY



⑩ 日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 117346

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)5月28日

H 01 L 21/92 21/60 6708-5F 6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 半導体装置

> 创特 頤 昭60-256535

23出 願 昭60(1985)11月18日

79発 明 烟 越 英 で 発 明 者 楯 本 簱 彦 眀 者 佐藤 武

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑫発 ⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

②代 理 弁理士 青木 朗 外3名

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許値求の新頭

1、 フリップチップ接合において、融点の異な る金属あるいは合金による2以上の層からなる1 つのバンプを形成して接合がなされていることを 特徴とする半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

〔概 要〕

フリップチップ接合のはんだ接合像の高さを高 くして疲労弊命を長くする。

(産業上の利用分野)

本発明は半導体装置に係り、より詳しく述べる と、フリップチップのはんだ接合郎の高さを高く するために融点の異なる金銭あるいは合金を用い てパンプを形成した半導体装置に関する。

〔従来の技術〕

フリップチップ接合とは、チップと落板の間の 配線をそれらの間を直接にはんだで接合して行な うものである。第5図を参照すると、例えばセラ ミック施板1上に1または2以上の半導体チップ 2 がフェイスダウンに配置され、半導体チップ 2 とセラミック基板1の間の配線ははんだ接合3に よって直接に行なわれている。このフリップチッ プ接合の特徴は、ワイヤポンド接合法やチープボ ンド接合法等と比較して、チップ2の全面を利用 して配線を行なうことができるので実装密度を高 くすることができることと、チップ2と基板Iと がはんだ3で直接に接合されてワイヤとかテープ のような余分な配線が不要になるので信号伝達の 遅延が低铍できるので高速性に優れていることに

フリップチップ接合の典型的なプロセスは、基 板1およびチップ2のそれぞれにはんだパッドを 燕着法あるいは印刷法で形成し、そのはんだパッ ドにはんだを付着しあるいは載せ、そしてチップ

(2)

2 と蒸板 1 を向い合せて加熱し、はんだ接合を行なうものである。

例えば、佐藤他、「IC・LSIの微和はんだ接続技術」(日本金属学会会報、第23巻、第 12号、1984、1004~1013頁)が参照される。

(発明が解決しようとする問題点)

フリップチップ接合は、上記のように高密度実 装性および装置の高速性に優れているが、高密度 ゆえに案子の、発熱も大きく、そして、チップと 基板の間を直接はんだ接合しているため、熱歪に よるはんだ接合部の疲労が大きく、そのため寿命 が短かいという問題がある。

はんだ接合郎の高さを高くすれば、飛を相対的 に吸収し、寿命を延ばすことができる。 従来、フ リップチップ接合において、接合高さを調整する 方法としては、はんだ自身の裏面張力を利用する 方法、高さ調整用のパンプを設ける方法などがあ る。前者は、表面張力のみを利用するため、パッ ドの後以上の高さにできず、また、後者は電気信

(3)

さがそのまま残り、接合後のパンプの高さを、パンプ全体が溶融する従来の場合よりも高くすることができる。パンプ全体が溶融すれば、溶酸簡のパンプの高さにかかわらず、パンプの底面積の大きさとはんだの表面張力とチップの重量により、はんだ接合の高さはある高さ以下に制約されるが、本発明ではそういうことがないからである。

第1図において、2つの商融点金属圏13および2つの低融点金属圏14はそれぞれあるいはその1方が異種の金属圏14が溶融するが2つの低融点金属圏14が溶融するが2つの高融点金属圏13が溶融しない温度で加熱してでの高融点金属圏13が溶融しない温度で加熱してである。なお、箱圏する器種の金属が変化し、所望の融点の差が逆成されないことがあるので、それらの層の間にバリヤ所として例えば、Cr、Ni、Pd などの機を形成するとよい。

さらに、第1 図では、チップ 1 1 および 茘板 1 2 のそれぞれのはんだパッド上に下層として高 号を通すパンプ以外に高さ調整用パンプを設ける ため、チップおよび回路基板にデッドスペースが できるという問題点がある。

(問題点を解決するための手段および作用)

上記問題点を解決する本発明による手段は、半 導体装置のフリップチップ接合において、融点の 異なる金属あるいは合金による1または2以上の 層を用いて1つのパンプを形成することにある。

第1図を参照して本発明の原理を説明すると、この例では、チップ11と基板12にそれぞれら融点金属層13と低融点金属層14の2層からられるパンプを形成し(左図)、これらのパンプを向い合せた後、低融点金属の融点以上かつ高展層14の点を溶融させて2つのパンプを接合し1つの点がはを溶融させて2つのパンプを接合し1つの点ができる(右図)。このように、低融成してが2でを形成している。にの融点の中間の温度で加熱溶融しないのでその当初の高、高融点金属層を組合をいるでその当初の高、高融点金属層を組合をいるでその当初のでその当初の高、高融点金属層を認めないのでその当初の高

(4)

融点金属幣 1 3 そして圧圧として低融点金属階 1 4 を 単様して バンプを形成したが、本発明における パンプの 間様成はこの例に限られない。例に 第 2 図に示す如く、チップ 1 1 上には 商品 では では では できる にも できる にも できる にん できる にん できる にん できる にん できる にん できる できる できる にん できる にん できる にん ないので その はかの 腹様も 可能である。

チップにおけるはんだパッドの配置には特別の 側約はなく、例えば、全面に均一に配列されたり、 チップの周辺部に配置されたり、チップの中央部 に集められたり、その他の配置であることができ る。

搓板はセラミック、樹脂等のいずれでもよい。

(実施例)

4 . 4

)

第3図(ア) 参照

例えばアルミニウムで内部配線をされたセラミック基板 2 1 のはんだ接合簡所に、Au / NiCrあるいはAu / Cu / Cr などで直径 200 μ m のはんだパッド 2 2 を形成する。はんだパッドを形成するには、例えば、全面に落者し、選択エッチングしてパターニングする。

第3명(1)参照

基板21上にメタルマスク23を介してはんだパッド22上に高融点材料としてSn、 Pb など24を例えば 100μmの厚さに落着する。さらに、その上に低融点材料として 1 n、 1 n ー Sn 合金など25を例えば厚さ20μmの厚さに落着する。それから、メタルマスク23を取り外すと、はんだパッド22上に高融点金属層24と低融点金属層25からなるパンプが形成される。パンプは落着技にかえて印刷抜等で形成してもよい。

第3图(ア)(イ) 川参川

第3図(ア)(イ)を診照してセラミック基板

(7)

実験では、温度サイクルは、チップの基板と反対側にヒーターを形成して100 でまで加熱した後、強制冷却して20 でとする 8 分間のサイクルとした。一般のチップは空温から7 0 で前後の間の温度サイクルにさらされるので、それよりも少し酸しい条件のサイクルを採用したものである。第 4 図には、はんだ接合の高さが高いほど接合の寿命が長いことが示されている。

(発明の効果)

本発明によれば、フリップチップ接合において、 融点の異なる 2 種類以上の金属または合金を用い て接合用バンプを形成して接合の高さを高くする ことができる、その結果、はんだ接合の寿命を長 くすることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理を示すはんだ接合部の断面図、第2図は本発明の別態様を示すはんだ接合部の断面図、第3図は(ア)~(エ)は実施例におけるフリップチップ接合の工程製部を示す断面

について説明したのと同様の手順で、半導体チップ26上にはんだパッド27、高融点金属(Sn、Phなど)層28、低融点金属(In、In-Snなど)層29からなるパンプを形成する。

第3図(ウ)(エ)参照

悲板 2 1 上に半導体チップ 2 6 をフェイスダウンにし、はんだパンプを向い合せて敬せ、係動点材料(Jn、Jn-Snなど)の沸点以上かつ高融点材料(Sn、Pbなど)の沸点より低い温度で加熱して低融点材料25、29だけを溶融し、パンプを扱合する。こうして、高さ約 200μmのはんだパンプ 3 0 が形成される。

従来佐に従って単…のはんだを用いれば、直径 200 μ m のはんだパッド上には接合後にせいぜい 100 μ m の高さのパンプが形成されるだけであるから、この実施例では約 2 倍の高さの接合が得られている。

第4 図は、このようにしてはんだ接合の高さを 変えた場合に、はんだ接合の寿命がどのように変 化するかを調べた結果を示すグラフである。この

(8)

図、第4図は接合の高さと接合の寿命の関係を示すグラフ図、第5図はフリップチップ接合を説明する斯面図である。

1 … 排板、

2…チップ、

3…はんだ、

11…チップン

12…旅板、

13.17…高融点金属層、

14、18… 低融点金属層、

15、19…バンプ、

2 1 … 基板、

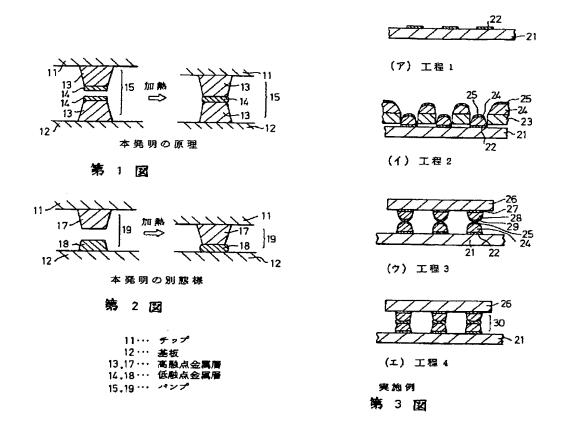
26…チップ、

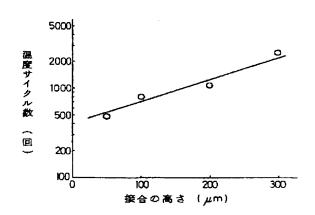
22,27…はんだパッド、

23,28···高融点金属層、 24,29···低融点金属層、

30…パンプ。

(9)





接合の高さと寿命(温度サイクル数)の関係 第 4 図

